BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号

特表平7-509339

第7部門第1区分

(43)公表日 平成7年(1995)10月12日

(51) Int.Cl. ⁶		鉄別記号	庁内整理番号	FI
H 0 5 B	33/10		6929-3K	
C 0 9 K	11/06	Z	9280 - 4 H	
H05B	33/14		6929 - 3 K	

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 10 頁)

(21)出願番号 特願平6-504320	(71)出頭人 ケンブリッジ ディスプレイ テクノロジ
(86) (22)出願日 平成5年(1993)7月26日	ー リミテッド
(85) 翻訳文提出日 平成7年(1995) 1月27日	イギリス国、ケンブリッジ シービー 1
(86)国際出願番号 PCT/GB93/01574	2 ジェーピー ステーション ロード 13
(87)国際公開番号 WO94/03031	(72)発明者 フレンド リチャード ヘンリー
(87)国際公開日 平成6年(1994)2月3日	イギリス国、ケンブリッジ エスピー 3
(31)優先権主張番号 9215929.2	9エルジー パートン ロード 37
(32) 優先日 1992年7月27日	(72)発明者 ホルムズ アンドリュー ブルース
(33)優先権主張国 イギリス (GB)	イギリス国、ケンブリッジ シーピー 2
(81)指定国 EP(AT, BE, CH, DE,	2エイエル ニュートン ロード 19
DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, M	(74)代理人 弁理士 千葉 剛宏 (外1名)
C, NL, PT, SE), JP, KR, US	
1	且纳克汗体之

最終頁に続く

(57)【要約】

エレクトロルミネッセンス装置は、陰極と陽極との間に配置した少なくとも2つの活性な半導体共役重合体発光層を有する。これらの層は、少なくとも2つの層の少なくとも一部がデバイスの発光帯域にあるよう配置する。

^{(54) 【}発明の名称】 エレクトロルミネッセンス装置

数求の範囲

- 1 エレクトロルミネッセンス袋屋であって、
- 正の電荷担体を注入するための第1の電荷担体注入層と、
- 配起された際に第1の波長の散射を発するよう遺伝されたパンドギャップを有する半導体共投重合体の第1の層と、
- **旬起された際に第2の改長の放射を発するよう選択されたパンドギャップを有する水液体共存金合体の第2の響と、**
- 負の電荷担体を注入するための第2の電荷担体注入層と、
- 可記載に対して電界をかけるのを可能とする手段とを備え、第18よび第2の 塔のそれぞれの少なくとも一部が接集室の発光帯域に位置し、可定発光帯域は、 正および負の電荷健体が互いに結合して動起子を形成する眩暈の補理領域にわ たって延在するとはに、可配刷起子が放射活性をもって経衰する前に移動する距 壁の結件性を有し、これにより拡張室に対する電界の印加の際に、前配第18よ び第2の重合体層の両者がそのそれぞれの遊長で放射を発することを特徴とする エレクトロルミネッセンス装置。
- 請求項: 記載のエレクトロルミネッセンス装置において、発売寄域の幅が 200nm未満であることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 3. 請求項 1 または 2 配載のエレクトロルミネッセンス装置において、第1の 塔が50 n m未適の厚さを存することを特徴とするエレクトロルミネッセンス袋 が、
- 4. 胡求項 1 または 2 記載のエレクトロルミネッセンス装置において、初記第 2 の重合体階と前記第 2 の電荷担体住人層との間に半導体共役重合体の第3 の層 があることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 5. 請求項4記型のエレクトロルミネッセンス装置において、第3の層が50 nm未満の厚さモ有することを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 6. 競求項4または5起数のエレクトロルミネッセンス装置において、第3の 圏が、第2の電荷性体性入層に関係するパリヤ層を構成することを特徴とするエ レクトロルミネッセンス装置。

のPPVであることを特徴とするエレクトロルミネッセンス級種。

- | | 4 | 請求項||乃至|| 0のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス装置に
- おいて、第1の宣合体圏がポリ (アルキルチエニレン) から選択されることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装籠。
- 15. 請求項1:記載のエレクトロルミネッセンス装庫において、共重合体が、 共重合体の級の彫成の隔の除去に対して実質的に安定な受質基を組入れることに より位和した共重合体の所定割合のビニル基を有する共使ポリ(アリーレンビニ レン)共重合体であることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 16、請求項 I 尼蔵のエレクトロルミネッセンス装置において、第1の間が約 50nmの厚さを有するMEHPPVの間であり、第2の間が200nm未開の 厚さを有するPPVであることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 17. 請求項16起級のエレクトロルミネッセンス装置において、約20nmの戻さを有する、第2の層と第2の電荷担体注入層との間のパリヤ環を侵えることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 10. 請求項1配配のエレクトロルミネッセンス後望において、第1の電が約500nmの厚きを有するP3DTの電であり、第2の層が約100nmの厚きを有するP3DTの電であり、第2の層が約100nmの厚きを有するPPVであることを特別とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 19. 禁求項4、5、6または17のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス発電において、第3の層がPPVとPDMeOPVとの共産合体であることを特型とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 20. ニレクトロルミネッセンス装置の製造方法であって、
- 正の電荷担体を注入するための第1の電荷担体注入層を設け、
- 前記電荷担体注入圏の上に、第1の応解の溶液中において可溶性の重合体の第 1の思を付着させて第1の所定の厚きとし、
- 第2の溶解の溶液中において前型体の形態の取合体の第2の層を付着させて第 2の所定の厚さとし、
- デバイスを熱処理し、これにより扇弧体を不容性であるその重合体へと変換し、 負の電荷担体を注入するための第2の電荷担体注入器を付着させる工程を含み、 第1および第2の器のそれぞれの少なくとも一部かデバイスの発光部域に位置す

- 7. 結求項 4、5または6のいずれかに配数のエレクトロルミネッセンス協量 において、示3の唇が発光性であることを特成とするエレクトロルミネッセンス 依扱。
- 8. 請求項 | 乃至 7 のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス設置において、第 | の簡と第 | の意因担体注入響との間に更なる飲合体脈があることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 9. 結求項1万至8のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス弦量において、第2の転荷担体住入時がカルシウムであることを特徴とするエレクトロルミネーサンス体質
- 10. 胡求項 1 万至 9 のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス装置において、第 1 の電荷担体住人間が、インソウムー酸化版であることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- [1] 請求項1万至10のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス装置において、牛塚体共役団合体が、ポリ(pーフェニレンビニレン)、ポリ(pーフェニレンビニレン)の置換現場体、および当該団合体を含む共宜合体よりなる群から選択されることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- 12. 対求項1万至10のいずれかに位数のエレクトロルミネッセンス袋屋において、第1の宣合体署が、MEHPPV、ポリ(2-メトキシー5-(2-メテルペンテロキシ)-1、4-フェニレンビニレン)、ポリ(2-メトキシー5-ドデシロキシー1、4-フェニレンビニレン)よりなる群から選択されるポリ(2、5-ジアルコキシフェニレン・ピニレン)であることを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置。
- | 13. 親求項 | 乃至 | 2のいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス装置に おいて、第2の意合体層が、次の式:



るよう第1台よび第2の所定の厚さも遺伝することを特徴とするエレクトロルミ ネッセンス装置の製造方法。

21. 請求項20記数の方法において、請求項1万至19のいずれかに記録の デバイスの製造に使用することを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置の製 済方法。

明 細 40

エレクトロルミネッセンス袋属

発明の分野

この見切は、エレクトロルミネッセンス装置 (electroluminescent devices) 特に見充層として共改宣合体を有するこの謎のエレクトロルミネッセンス装置 (デバイス) に関する。

発明の背景

本発明が関する程類のエレクトロルミネッセンス数値は、例え19PCT/R090/131 48号に記載されている。パロウズ(Burroughes) らによるネイチャー (Mature) (1990) 347. 533の配本およびブラウン(Braum) とヒーガー (Heeger) による アプライド フィジックス レターズ(Applied Physics Letters) (1991) 58. 1982 の配本も参照することができる。

これらの袋屋は、溶産加工技術を使用して大きな面積に減って作製することができるため、大面積の平坦なパネルディスプレイとしての可能性を与えるものである。これらのエレクトロルミネッセンス袋屋(EL)の基本的な精造は、2つの電極の間に挟持された重合体験を備えるものであり、電極の一方によって電子が住入され、もう一方によって正孔が住入される。

キイチャール(Mature)の参考文献では、電荷住入電極の選択により電子もよび正孔の注入割合のパランスをとる重要性が理難されている。このような重合体については、電子の注入および狂迷の方が正孔の場合と比較して運成するのがより容易でないことは明らかであるが、このことは、アプライド フィジュクスレターズ (Applied Physics Letters) 比の記事に設明されているように、カルシウムのような低い仕事関数の金属を陸低接点層として使用した場合に、デバイス効率が改良されるという事実によって示されている。ホトルミキセンスに関する研究から、このような重合体における脳紀子について、数割高性のない重要な成業チャンネル (non-radiative decay channel)は、消免部位として作用する

例えば、PCT/町92/03490号に記載されているように(この内容を参考によりここに使用する)、PPVはそのパンドギャップを関助するために化学的に改変することができる。例えば、ポリ(2.5-ツァルコキシフェニレンビニレン)は、PPVに対して0.4 eV程度レッドシフトする。PPVとの共産合体により、パンドギャップの情密な関盤(fine-tuning)が可能となる。更に、前型体機能性差(precursor leaving-groups)の制御した除去により、PPVの場合に対するギャップのレッドおよびブルーシフトの両者が可能となるが、この中、後者は、非共役基の存在による娘に拾う共役が中断することによって連成される。

使って今日まで、共役重合体を使用してエレクトロルミネッセンス袋屋から発せられた光の色に対して、手にすることのできる制御の量は限定されたままである。 本発明は、より広い地域のカラー発売を育するエレクトロルミネッセンス袋 産を提供することを意図するものである。

共役重合体庫を使用するエレクトロルミネッセンス装置ではこれは未だ連成されておらず、単純な事項ではないが、その理由として、本発明者らは、少なくと

も2つの共役重合体圏を超級し、一方が他方に対して有害な効果を与えることな く同時に励起させて放射を発出する必要があることを突き止めた。

共役重合体の2つの層を用いて作製したエレクトロルミネッセンス袋盤を開示 するスミトモのBP-A-0443861号を参照する。この袋屋(デバイス)では、一方の 圏のみが励起されて放射を発出し、他方の層は光発光層への電荷の起送を増強す るための電荷転送機として使用されている。

発明の要旨

本発明の1つの面によれば、正の電荷担体を住入するための第1の電荷担体柱 入層と、励起された際に第1の該長の放射を発するよう選択されたパンドギャッ ブを有する単導体共役重合体の第1の層と、励起された際に第2の放長の放射を 発するよう選択されたパンドギャップを有する単導体共役重合体の第2の層と、 負の電荷担体を住入するための第2の電荷担体住入層と、同起層に対して電界を かけることを可能とする手段とを備え、第1および第2の画のそれぞれの少なく とも一部がデバイスの発売環境に位置し、同起発売環境に、正および負の電荷担 体が互いに結合して配起子を形成するデバイスの随便関域にわたって延在すると 共に、可起起紀子が放射活性をもって拡張する例に移動する距離の機構性を有し、 これによりデバイスに対する電界の印面の際に、別記第1および第2の重合体層 両面者がそのそれぞれの遊長で放射を発することを特徴とするエレクトロルミま ャセンス装置が提供される。

四記したように、共役重合体に関して既に公開された研究からは、複数の層を 使用して発した放射の色を制御するのが可能であることは、容易に明らかではない。

本発明をらは、感起子の放射活性な検索を介して北が発出される発光器域を簡成するのか可能であることを見出した。この帯域は、励起子が形成されるデバイスの側度環境に起因する穏を有し、これは励起子の拡散特性にも関連する。発光 帯域の編は、処理環域のものと時間一とすることができるか、またはそれを越えるものとすることができ、この場合は放射活性をもって検査する前に配起子がそこから性低する。従って、第1および第2の原の資金がこの特徴的な億円にある

即分を有することを孫実にすることにより、駐起子は阿者の際に存在することとなり、第183よび第2の間から放射が生起することとなる。この効果はここに以明する実験から正に明確に確認し得るものであるが、実際の観察を支持すべく展脱し得る長なる理論がある。ここに説明する1つの理論は、敵起子についての特徴的な世份長さにより発光帯処理の関係的な難が決定されるというものであるが、他の可能性もある。従って、本税明者のは、少なくとも2つの層が発光帯域内の部分を有するよう重合体層の厚きを透伏することにより、多層エレクトロルミネッセンス装置の性質を新聞できることを特定した。1つの画では、この発明は、異なるパンドギャップを有する幾つかの宣合体層の使用に関し、ここで層の厚さは発売域より小さいが、またはこれと対比し得るよう選択するものとする。この結果、2以上の層で影話子が生じ、このことから2以上の層から光が発する。次いで、これにより、1つの層を用いて連成できるより広いスペクトル範囲を有する光が発せられる。これにより(必要に応じてカラーフィルターを共に用いて)自会光帯の配光が可能となり得る。

収度された効果の具体にある理論がどのようなものであれ、実験的な経路は、 発光帯域の構が50mm程度のものであるという効果に至る客である。従って、 好遇な感体では、第1の置は50mm未満の厚さを有するものとする。勿論、発 出する放射の必要な色に応じて、2以上のこの種の層を設けることができる。一 般的に言うと、発光帯域は200mm未満の幅に渡って延在し得るが、これは重 合体層および裏面間体体入層の性状に依存する。

電荷退体性人種に対する発光帯域の配置は、食合体層内の電子および正孔の移 動度および住人概能に依存し、後記するモデルを使用してそれぞれの特定の場合 について検定することができる。

1 つの態体では、収配第2の重合体層と前配第2の電荷担体住入層との断に準 等体共程度合体の第3の層があるものとし、第3の重合体層の厚さは50nm未 頃とする。発光帯域は、2つの層の一部、一方の層の一部と他方の層の全部、ま たは2つの層の一部と他の層の全部を含むことができる。

エレクトロルミキッセンス装置は、必ずしも電界発光性ではないが、その代り にパリヤ質として促促する、第2の電荷値は住人層に関接する共役型合体の付加 的な唐を聞えることができる。

好ましくは、第2の電荷担体在入層はカルシウムとし、第1の電荷担体在入層 はガラス条体上に被覆されたインジウムー酸化塩とする。

ここで使用する「共役重合体」という用語は、主領が完全に共役し、頭の長さ に治って延長されたパイ分子軌道を有するか、または実質的に共役するが、主義 に治って種々の位置で無作為にもしくは規則的に共役が中断される重合体を示す ものである。その範囲には、ホモ重合体および共重合体が包含される。本種別は、 初いエレクトロルミネッセンスフィルムを形成し得るいずれの共役重合体も利用 することができる。

特に、好遊な共役重合体には、ポリ(pーフェニレンビニレン)PPVおよび 当該重合体を含む共量合体が包含される。それぞれの層に対して使用される重合 体の好適な特徴としては、破索、混分および弊盡した温度に対する露量に対して 安定であるべきであり、下部層に対する良好な接着性、熱およびストレスにより 誘導される亀裂に対する良好な抵抗性、収縮、膨調、再結晶化または他の形態変 化に対する良好な抵抗性を存するべきである。更に、重合体験は、例えば、高い 結晶化度および高い溶融温度によって、イオン/原子移動過程に対して弾力的で あるべきである。特に好適な适合体は、前記書及した文献、特にPCT/約90/13148 号(この内容を参考によりここに提用する)に記載されている。 特に適切な重合 体は、ポリ (2. 5ージアルコキシフェニレンピニレン) である。例として、M EHPPV、ポリ(2ーメトキシー5ー(2ーメチルペンテロキシ)~1,4-フェニレンビニレン)、ポリ(2-メトキシ-5-ペンチロキシ-1,4-フェ ニレンビニレン)、およびポリ(2-メトキシー5~ドデシロキシー1、4-フ ェニレンビニレン)、または長い可溶化アルコキシ基、直鎖または分岐である少 なくとも1つのアルコキシ甚を有する他のポリ(2.5-ジアルコキシフェニレ ンピニレン) がある。他の裏切な共役重合体はポリ(アルキルチエニレン)から 選択することもできる。!つの例はポリ(3-ドデシルチエニレン)である。 共役重合体の際は、好ましくは次の式:

(式中、フェニレン理は、必要に応じてアルキル (好ましくはメチル)、アルコキシ (好ましくはメトキシまたはエトキシ)、または共政立合体における電界発売の性質を提得する他のいずれかの屋袋基からそれぞれ独立に選択される I ELL の屋墩基を退掉し得る)のポリ (p-フェニレンビニレン) [PPV] の頭とす

-여=여-)-

る。 その度換された誘導体を含むポリ(アリーレンビニレン)のいずれか、または ポリ(アリーレン)のいずれかも適切である。この明証者全体に放って、「アリ ーレン」という用語は、ヘテロアリーレン並びに融合環境者を含む「以上の環境 遊を組入れたアリーレンを含む全ての機関のアリーレンをその範囲に包含するこ

ポリ (p-フェニレンビニレン) から誘導される他の共改量合体も、本発明の エレクトロルミネッセンス装置における重合体験として使用するのに適切である。 この種の誘導体の典型的な例は、次のようにして誘導される重合体である:

(i)式(1)のフェニレン理を融合理界により重換する。例えば、フェニレン理をアントラセンまたはナフタレン理系により置換して、例えば、次のような 信道を与える:

$$-CH = CH - \frac{1}{2}$$

または共役量合体における電界発光の性質を維持する代替的な結合構成とする

こともできる。

これらの代替的な理系も、フェニレン原に関して何配した股類の1以上の重換

これらの代替的な理論も、フェニレン機に関して回記した母類の1以上の正数 基を担待することができる。

(j |) それぞれのフェニレン環(または (j) に前配した他の代替的な理系)に関連するビニレン部分の数を増加させ、例えば次のような構造を与える:

または共政政合体における電界発光の性質を取得する代替的な結合領域とすることもできる(式中、yは2、3、4、5、6、7…を表す)。

ここでも同様に、担手は前記した様々の屋換差を担待することができる。

これらの彼々の異なるPPV誘導体は、異なる牛導体エネルギーギャップを有 し得る。エレクトロルミネッセンス装置内での層の順序付けは、個々のパンドギャップによって影響される。原は、原図の境界で荷電の匝度がないように順序付けすべきである。

本現明で使用するのに特に適切な他の重合体は、PCT/高92/03490号(この内容を参考によりここに使用する)に記載されている中導体共産合体である。好適な 原様では、共産合体は共役ポリ(アリーレンビニレン)共量合体であり、共産合 体の限の形成の温の給金に対して実質的に安定な移跡基を含ませることにより処 切した一定割合の共進合体のビニル版を有するものである。 総和したビニル画の 対合により共役の程度を課節し、これにより共宜合体の半導体パンドギャップを 好ましくは本発明で使用する重合体は、兆役した形態へと実質的に変換される 阿巫体として、または本質的に可応性の重合体として加工され得るものとする。 これに関連して、PCT/R090/13148号(この内容を参考によりここに使用する)を 参照することができる。

更に本発明によれば、エレクトロルミネッセンス接回の製造方法であって、正の電荷団体を住入するための第1の電荷団体住入場を設け、同記電荷団体は入場の上に、第1の溶剤の溶液中の可溶性の重合体の第1の悪を付着させて第1の所定の関さとし、死2の溶剤の溶液中で調配体の形因の重合体の第2の増生付着させて第2の所定の厚さとし、デバイスを熱処理し、これにより調理体を不溶性であるその重合体へと変勢し、負の電荷団体を注入するための第2の電荷団体住入場を付着させる工程を含み、第1および第2の悪のそれぞれの少なくとも一部がデバイスの発光器域に位置するように第1および第2の所定の厚さを選択することを特徴とするエレクトロルミネッセンス装置の製造方法が提供される。

「エレクトロルミネッセンス位置の製造」と関した河田行けで出頭した本出頭 人による同中保衛中の出版(Page MiteとParrer Bef, 74148/VID)(この内な を参考によりここに提用する)を参照することができる。

本発明のより良い理解のために、またこれをどのように実施して効果をもたら すかを示すために、例として添付図面をここで参照するものとする。

図面の簡単な説明

図!a、)bおよび)cは、a)PPV、b)PPVとPDMeOPVとの共 重合体、およびc)MEHPPVの化学領連を示す。

図2 a は、対数-対数目盛で4 つのデバイスのそれぞれの電界の強さに対する 電流密度を示す。

同26は、毎分自転で原圧に対する高度密度を示す。

図3a~3ddは、4つのエレクトロルミネッセンス袋皮1~1Vの構造を原略的に示す。

図4は、(a) サンブル1. (b) サンブル11. (c) サンブル11!、(d) サンブル1!、(d) サンブル1V、(e) 単章発量合体エレクトロルミネッセンス装置。(

(1) 単層PPVエレクトロルミネッセンス装置の電界発光スペクトル(全て1のピーク発光に対して標準化しオフセットしたもの)、(g)~(i)重合体a、bおよびc自体の吸収スペクトルを示す。血無度は重合体c)MEHPPVに対応し、血線1は重合体b)に対応する。

好適な態像の説明

3 つの異なる半導体ポリ(アリーレンピニレン)を、この発明を説明するため た物用する

- (a) (図 1 a) ポリ(p-フェニレンピニレン)、PPVを、メタノールに 可容性のテトラヒドロチオフェニウム(THT)扱智性範配体重合体から加工した。PPVは、約2、5 e Vのπ-π*パンドギャップを有する。
- (c) (図1 c) 使用した第3の重合体は、ポリ(2-メトキシ-5-(2-エチルヘキシロキシ)-1、4-フェニレンピニレン)、MEHPPVである。 及いアルキル側短延のために、PPVのこの誘導体は可応性であり、クロロホル ムから加工するものとした。これは約2、2eVのπ-π*バンドギャップを育 する。

PPVのTHT技能性装飾型体および共重合体の両者は、溶剤の溶液でのスピ シコートにより配配することのできる機関のものであり、乾燥させると安定な団 を形成し、この上に更なる層を収益することができる。これにより、一旦層を乾燥させたならば、付加的な重合体質の建設する付着により最初の層が除去されることがないため、多層得透の提成が可能となる。2つの丁H丁氏保住基抗型体験合体はクロロボルムに不溶性であるが、メタノールには可溶性である。MEHPPVはクロロボルムに可溶性であるが、メタノールには不溶性である。の溶剤の差異により、MEHPPVの除去を伸うことなくMEHPPVの層の頂部上に可取体の層をスピンコートすることが可能となる(達もまた同じ)。かくして3つの異なる整合体により提成される多層接近を作取した。

共民重合体の多層デバイスを次のように構成した。インジウム一酸化類(1 TO) 転覆したガラス基体をアセトンを用いて、その後にプロパン~2~o1(オール)を用いて、両者とも観音液的中で完全に液浄化した。重合体または抑密体の層(確認起明したように一方が値方の原態上にあるものとする)をスピンコートすることにより多層構造を形成した。全ての層に窒素を満たしたグローブポッタス(O。とH。Oの含有量:10ppm)内でスピンコートした(全ての機能する加工理もこの中で行った)。重合体層の設厚は、スピン池度および溶液療度の両者の調励によって次のように設定した:共産合体は20nm、MEHPP Vは50nm、およびPPVは50nm以上。個々の宣合体層および全体の宣合体層の厚さは、デクタク11A表面論和研定装置(Dektak IIA surface profiler)を用いて創定した。200でで裏空中(10㎡トル)にて12時間サンブルを熱変使し、抑塑体室合体を変換した。カルシウム接点をサンブルの上に真空感者・サンブルの工作真空感音が、サンブルの関連について検討した。視底の詳細を表1にまとめると共に図38~31にデチ。

図3 a に示すデバイス 1 を形成するために、最初に共重合体(b)への範閣体 を用いて 2 0 n mの厚さで(層 2 1)、インジウムー酸化路板度ガラス基体 1 を スピンコートした。この層を乾燥させた後、PPV(a)への前型体を 2 3 0 n mの厚さで(層 2 2)スピンコートにより鉄酸し、乾燥させた。最後に、MEH PPV(c)の層 2 3 を 5 0 n mの厚さでスピンコートにより鉄壓した。層 2 1 および 2 2 はメタノールの路波に鉄塵し、厚 2 3 は 2 0 ロ ホルムの路板で数壁し

た。その後にサンプルを熱処理し、瞳21では共宜合体へと、瞳22ではPPV へと広型体の熱変換を生起させた。最後に、瞳23上にカルシウム接点2を真空 務費した。

図3 bに示すデバイス 1 I は次のように形成した。インジウムー酸化協慎度ガラス基体 1 上に、5 0 n mの厚さでMEHPPVの引 1 の間 3 l をスピンコートし、これを定途させた後、PPV 3 2 への両型体を5 0 n mの厚さでスピンコートし、 応婦させた。その後、共連合体 3 3 への前型体を2 0 n mの厚さでスピンコートにより設置した。第1 の階 3 l はクロロホルムの溶液に微虚し、第2 およひぶ3 の間 3 2 な よび 3 3 の前では 2 グ ア・バイスを熱地でし、図3 2 および 3 3 の前ではをそれぞれ取合体ア PV および共血合体へと熱変換したほ、カルンウム検点2 を図 3 3 の上に真空感費した。

図3 c に示すデバイス1 1 l は次のように形成した。インジウム一酸化価値関 ガラス基体 l 上に、共置合体への印取体の第 l の暦 4 l を 2 0 n mの厚きでスピ ンコートした。印取体を収益させた。MEHPPVの第 2 の間 4 2 を 5 0 n mの 厚さでスピンコートにより就置して収益させた後、PPVへの正型体の第 3 の間 4 3 を 1 5 0 n m の厚さでスピンコートにより設置する。この層が攻撃した後に、 採頭合体への記型体の第 4 の置 4 4 を 2 0 n m の厚さでスピンコートにより設置 した。その後デバイスを熱処理し、即配体をそのそれぞれの共设宣合体へと熱変 切し、個 4 4 の上にカルシウム接点 2 を真空振着した。

図3 dに示すデバイス I Vは次のように形成した。イングウム - 酸化腐物度が ラス店体上に、共気合体5 1 への前型体を20 n mの厚さでスピンコートした。 その役これを乾燥させた。 P P V 5 2 への前型体を30 n mの厚さでスピンコートにより鉄歴して乾燥させた後、共重合体53 への前型体を20 n mの厚さでスピンコートにより数型した。その後サンブルを熱処理し、第3の置53上にカルシウム役点2を真空影響した。

これらの構造において、カルシウム接点2は負の電荷塩体を住入するための除極として働き、インジウムー酸化場は正の電液塩体を住入するための構造として 働く。参照委号4は負の接点を示し、参照委号6は正の接点を示す。

デバイス 1 1、 1 (]および | Vにおいて、カルシウム接点2に関接する団は、

熱処理後に普遍診所に不容性である共産合体の層である。この層は、発光似域への延河退体の性人を可能としながら、陰極を化学的攻撃から連続するバリヤ層として作用する。共産合体のこの層は、反応性の陰極から放出された移動性のイオンの重合体層を介する位骸に低伐するようにも働く。更にこれは、独度、機械的関性および高温における安定性をデバイスに与えるものでもある。更にこれは、必要な色や発光の高い効率のようなMEHPPVの望ましい性質を活用できるよう、可容性の重合体(MEHPPV)を保護するものである。図1 bに示したものに代えてバリヤ層として使用することのできる他の共収量合体または他の重合体には、PPVのメトキン個性物団体重合体、ジメトキンPPV、ジメテルPPV、ボリアニリンおよび誘導体、ボリビニルカルパゾール、ジメテルPPVと他のいずれかのより高いペンドギャップの重合体との配合物がある。

可配は明したように、インジウムー酸化線被覆ガラス基体はデバイスの隔極と して強く一方、カルシウム核点2は接極として働く。これらにより、層を傾切っ で電界をかけるのを可能とする手段が特性される。

ケイスレイ(Keithler)230電源を用いて!TOに対して正のパイアスをかけることによりデバイスを収拾し、ケイスレイ!95Aマルチメーターを用いて 電流をモニターした。 ITO基体を介して電界発光(E.L.)を収察した。一体化 された先出力は、大面後の砂正したシリコンフォトダイオードをフォトアンペアモードでモニターし、IMQの低流体に対する電圧としてフォト電燈を耐定した。スペクトル保険をL設定は、コデルグ(Coders)PHIダブルモノクロメーターとハママツR943ー02元電子均倍管とを使用して行った。住入した電荷当り生成されたフォトとしてここで定義する内部量子効率は、約5cd/m「のデバイス輝度で設定した。内部量子効率を計算する際は、ブラウン(Brown)らにより答述された「合成金属(Synthetic Netals)」の「992年間の配率に記載されているように、ガラス基体による配行の効果を予定した。UV/可複吸収スペクトルは、シリカ基体上にスピンコートした宣合体のサンブル上で、パーキン・エルマー(Perkin Elmer)入9分光光度計を用いて記録と

4つのデバイス構成は、歩〜☆/縁の色の発売を示す。これらのデバイスについての電気的および発電的物性を表す、立びに回2a、2bおよび4に示す。表

1 では、1 T O 接点 1 から数字の即序で簡を示す。 図 2 a および 2 b では、異なる厚さの組合せた重合体層は異なる駆動電圧を与えるが、これらは電界に対する 電流密度について汎用的な血線を与えるよう目底を付していることを乾配すべき である。 図 2 b は、4 つのデバイスの電界電圧特性に対する電流密度を示す。 図 4 は、2 2 をのデバイスからの発光スペクトルを示す(スペクトルは、ピークの発光液及で等しいピーク高さを与えるようオフセットされ、個型化されたものである)。 P P V および共重合体の即層デバイスからの発光スペクトルも示す。 3 つの重合体の吸収スペクトルも示すが(血線 8、h、i)(1 のピークョー n x 平吸収 (質数を与えるよう関係化した)、異なる光のパンドギャップを示している。

図2 a および2 b は、限バイアスの下での電底密度は、当初電界によって決定されることを明らかに示す(菌々の間の厚きの合計により割った印加電圧として計算した)。 ビー・エル・バーン(P. L. Burn)らによる前記参考文献で言及されたPPVおよびプチルPBD/PMMA層を用いて形成されたデバイスについて呼られた結束と異なり、ここで放計したデバイスは重合体圏の間の界面における空間電荷の大きい審賞を示さない。また、金属電極圏と接触する重合体についてのバンドギャップの小さな差異が、電荷注入のための関値電界に実質的に影響を与えることもない。

痩々の構造は所定範囲の異なる発光色を与えるが、これらを解析することにより、どの宣合体層が配起子の放射活性経衰のための部位として作用しているかを 特定することができる。

関連した。単一の重合体層、この場合はMEHPPVの発光スペクトル特性を 示すのみの構造であった。PPVまたは共重合体層で採集する態起子からの発光 スペクトルに対する寄与はない。約2.35 e Vのエネルギーでは発光がないた めであるが、これに対してPPVおよび共重合体の両者の発光スペクトルは、2.35 e Vで強い発光強度を有する。恐らくこのために、電子の住人がデバイスに おける制限過程となり、このため電子および正孔が電子と入かルシウム接点2に 保持する再結合帯域で出会うこととなる。MEHPPV層で形成された態起子が、 より大きいバンドギャップを有する他の低合体層へと移動するのは好ましくない。 同じ環境によって、PPV層からの発光スペクトルに対する寄与が何らないこと

作動し、電子一正礼仰度を伴って郡起子を形成し、これがその後放射活性をもって減空し得る。 幾つかの重合体の層の導入に伴う電速密度一電界の数さの大きな変化はないため、空らく、これらの層の間の界面における空間電荷の蓄酸に帰着する電荷の針じ込めは殆どまたは全くない。よって、内部電界の変更は殆どなく、電荷性人および電荷移動の条件は、原収するパンドギャップを育する幾つかの重合体の圏の存在によってそれ怪影響を受けない。

「構造 1 1 ~ 1 Vでは、幾つかの重合体際における発光は、5 0 n m を越える合計の厚さの発光を破で収度することができる。この広い発光を填を生じさせる移動性の分子機を固定するのは興味度い。移動性の分子機の2 つの鉄酸は、(i) 電荷組体および(ii) 中性配起子である。これらの商電した分子機および中性の分子機の率動に応じて、広い元子一正孔油度帯域が狭小であるものの、配起子の位散が広い発光を域を生成するよう作用する限界からの範囲における挙動が見られるのを刷得することができる。

ばって、エレクトロルミネッセンス装置内における共政型合体の層の正確な厚さむよび記述を、ここに匹引するペデルを参加して、配合体パンドギャップ、型合体における電子一正孔移動度、および配起位数の再命に関する値を知ることから逆距することができる。点数に2つの単純なモデルによってこれらの事例を歴述し、2つの機様によって生する幅の見積りを与えるものとする。

(1) 電子-正孔循接帯域の幅

電子一正孔信機がクーロン引力によって紹介され、半径 r 値度 (r......) ○球体内で生むするものとし、この引力は熱エネルギーを越えると考えよう。す スト

$$kT = \frac{e^2}{4\pi c_{0cr}r}$$
 capture

は、この唇では電子・正孔の値度(elettron-hole capture)が生起しておらず、このため電界の影響下で電子はMEHPPV唇を介してPPV唇へと移動しないことを示している。 兵団合体およびPPV層は、正孔伝透響として作用している。 発光スペクトルは、驚くべきことに、 熱変後過程はMEHPPVに損傷を与えず、またはこれを変化させないことも示している。

信達1」は領連1と同一の宣合体層の組合せを育するが、他の様式で信成されたものである。このデバイスの発光スペクトルは、発光は1、55eV未満から2.5eVを越えて広い。1、75eVでは、PPVおよび共量合体の両者は無視し降る発光であるが、サンブルⅠ「の発光はなおピーク発光の15%を超えており、これはMEHPPV圏に助在する配起子の放射活性の延衰による皆である。同様に、2.35eVではMEHPPVの発光はゼロであるが、サンブル1」の発光は、このサンブルについてのピーク発光のなお30%を起えているため、このエネルギーにおける発光は共宜合体またはPPV層に助在する配起子の経衰による。後って、このデバイスは、明らかに1を超える宣合体層から発光する状役、広合体デバイスの例である。賃々の宣合体層における配起子の発生の性伏は使に投切する。

(調達 1 1 1 は、領達 1 1 の場合と極めて顧照する発光スペクトルを育する。使って、このデバイスの発光は、前記説明したのと同じ理由により、MEHPPV 節およびPPVまたは共産合体層の少なくとも1つに局在する登起子の秘索によって影響される。付加的な共産合体層は、発光スペクトルに対しては無視し得る効果を有するものであると考えられ、1 T Oに開議する付加的な共産合体層には 監起子は実際に局在しないと推定される。このデバイスも、MEHPPVが他の商によって両方の接点から分離されているために、重合体多層デバイスの境質の中で配起子の減衰が生起する例である。

構造 I Vは、PP V層および共重合体圏の両者からの寄与のある発光スペクトルを有する。発光スペクトルは、2.07、2.26および2.39 e Vでフォノン構造を示すが、これは共重合体におけるよりも明確であるにも拘らず、PP Vの場合より明白なものではない。

これらのデバイスは負および正の電極における電子および正孔の住入によって

相対誘電率 ϵ 。について約4の値をとるとすると、窓径ではおよそ Γ 。。。。。 こ 1 4 nmとなる。デバイスを介する電荷のドリフトについての単純なモデルから、 界面における担体転送のバリヤの非存在下では、正および負の電荷担体の空間電荷密度は低く、電子一正孔値接帯域の幅は、例11~1Vで使用した量合体層の厚きの範囲にあるとモデル化できる。電道密度 1および担体移動度 μ の電界下では、担体密度 pは次の式によって与えられる:

j=1mA/cm* およびF=10* V/mの典型的なデバイスの動作値をとり、 大中の類似する共政団合体において観察されているように、移動度μ-10-cm*/Vsecと仮定すると、p型の担体は担体密度p=6.2×10*m-2を与える。これは約120pmの阻体-但体分離を与えるものである。

電子が移動度点。を存するとすると、時間1において電子が受ける例次の数は $tF(\mu, +\mu_s)$ $p\sigma$ である(式中、 σ は衝突が随時である)。全ゆる衝突が 地理に接着するとほぼすると、次の式によって与えられる電子一正孔組度帯域の 様V... を見除ることができる:

$$W_{e-h} = \frac{\mu_n}{(\mu_n + \mu_p)p\sigma} = \frac{\mu_n \mu_p eF}{(\mu_n + \mu_p)j\sigma} = \frac{\mu_n}{(\mu_n + \mu_p)pr_{expour}^2}$$

ここでの値を使用し、向記見録った正孔の移動度に基金、かつ等しい電子および 正孔の移動度を使定すると、およそW... ~4000nmの値となることが分る。 この機は、ここで認められるより添かに大きく、降保付近の添かに小さい厚さ~ の計じ込めは、通かに低い電子の移動度に起因すると考えられる。

(ii) 監起子位散長さ

起点からの関位の固有分散 1 ~ D r を有する単純な母起子位散式を想定することができる。0.25 n s を越える動起子の時命 r がP P V において測定されている。分子卒導体における位性保数Dの大きさの典型的な値は1×10 ° c m 's ''程度であり、これらの共政策合体における保数はこれを越えない。従って、これらの傾は、1~5 n m の動起子の位散長さの見聞りを与える。

多簡免先は構造【1~】Vにおいてのみ観察されるが、最初に積金】の解析を考えることは有意程である。構造】の発光スペクトルはMEHPPVの単一置合体西に特徴的であるため、再結合都核は恐らくMEHPPV層の50nmの厚さ内に限られる。前記した解析から、電子の移動度が10⁻¹cm²/Vset 未属である場合は、このような帯域厚さは、クーロン相互作用による電子一正孔通復に対してのみ一貫性のあるものである。有限単導体における少数の阻体の移動度は、多数の阻体のものよりしばしば存意に小さいため、これが異相であると考えられる。他の設明としては、MEHPPV層からPPV層への電子の移動に対するパリャがあるため、両結合新校がMEHPPV層で解解されるというものである。

既に示したように、構造 1 1~1 Vにおいては、スペクトルシフトは、カルシ ウム接点に関連するだけに止まらず層内で発光が生起することを示している。発 光層の端は電子 - 正孔加度帯域の端に従って、決定されるというシナリオでは、 電子はPPVからMEHPPVへと通過するため、これらの全ての構造における 電子の移動に対するパリヤは存在しない。このように、電子 - 正孔加度器域は、 独つかの重合体医を介して延在し、構造 1 1 においては 2 0 0 nm以上に被っ ている。よって配起子は建つかの異なる監合体層で形成された後、幾つかの重合 体層で放射活性をもって終棄し、複葉された発光スペクトルを与える。よって、 構造 1 においては、両結合希域は電子性人接点の5 0 nm以内であり、1つの層 のみからの発光が概算される。MEHPPV層を出る電子の移動に対するパリヤ のために、両結合帯域は電子性人様の50 0 nm以内であり、1つの層 のみからの発光が概算される。MEHPPV層を出る電子の移動に対するパリヤ のために、両結合帯域は至らくこの構造では初度される。

本発明者らは、これらのエレクトロルミネッセンス装置における特徴的な発光 俗様の幅は、一郎は電子一正孔旋接についての統計処理により決定されると考え

この重合体は、ドデシル側線によって可容性であり、例えば、クロロホルムの熔 液から処理される。これは良好なホトルミネセンスを示し、エレクトロルミネッ センス装置において優地することが示された。

例11の2つの京郊体経由層に代えて、1TO様点1上でP3DTの層(厚き 500nm)を用い、更に頂部にスピンコートして100nmの厚さとしたPP V前型体の層を用い、その後に加めしてPPVへと変換し(200℃、12時 別)、例11と同様の様式でデバイスを製造した。最終段階としてこの上にカル ンウムを反驳した。

これらの特定のほさは反応するものであることが分ったが、P3DTについては500nm未満のほさを育するのが望ましい。両者の夢の少なくとも一部がデバイスの発光帯域にあるという条件で、これは許容し得るものである。

このデバイスは電荷注入について高い間額電圧を示し、容易に見ることのでき 5発光を与えるには80V以上を必要とする。この高い理論電圧は、P3DT庫 の相当は厚きによるものである。このデバイスについての量子効率は約0.08 %であると認められた。

出力された党は内閣では深い参であると収取され、相当にPPVの参に対して P3DTの発光の特徴を示した。PPV導からの発光はP3DT厚を介して目促 されたが、ITO/ガラス基体は、P3DTによるPPVの発光の吸収によって 強く拡張されたようである(PPVの発光は、より低いパンドギャップを育する ため、P3DTの吸収パンドに統合する)。

このデバイスは関々の特質を示す:

(i)発光は、陸低に直ぐ接接していない層で生成される。PPV層からも発

るが、他の可能な収別はある。この間のものの1つは、再結合は(視差 I におけるように)カルシウム接点に隣接する50mmの帯域内で生起し得て、再結合帯域から異なる発光帯域へのその後の世紀子の転送があるというものである。この転送は使つかの個別によって生じ得る。第1に、吸収およびより長い液長での再発光があり得るが、これはここで検討するデバイスについては変性のあるものではない。これについての1つの理由は、発光収率が100%ではないとして、デバイス効率の付望する低下を認めることを予測し得るというものである。実験的には、差1にまとめたように、1つのデバイスから他のデバイスに渡る効率の変動は指とない。

第2に、1つの層から他の層への励起子の拡散がある可能性がある。PPVに おける一位項品起子についての放射活性寿命は1ヵサ程度である。勘定されたホ トルミネセンスの寿命はそれより望く、競合する非故射活性の鍼素機関があるこ とを示すが、寿命は霊磊では250p砂以上であり、これは城底の前に重合体を 介する昏起子の位散を可能とするものである。PPVの膜内における抗励起によ って生成した脳起子の移動についての証拠は、吸収およびホトルミネセンススペ クトルの比較によって与えられる。 吸収スペクトルにおいて予期されるフォノン 構造が駆逐されるよう、鎖関共役長さ、従って、パンドギャップにおける相当な 広がりを示す重合体サンプルにおいてさえ、発充スペクトルは明恵なパイプロニ ック構造を示し、このように発光の前に形成された励起子が、中断されない共役 の最大長さをもって、従って、より低いパンドギャップをもって収部分を移動し たことを示している。励起子の位散は分子半導体においては十二分に研究されて おり、これらの共役重合体験における条件下では、直接ホッピングまたはフェル スター(Förster)転送によって生起すると考えられる。半導体中にドーパント として選択的に導入することのできる、より長い放長の発光を育する発色団への エネルギー転送は、十分に研究された現象である。

この発明の更なる例を以下に説明する。MEH-PPVに代えて、異なる可能 性の共役重合体を使用する。使用する重合体はポリ(3 - ドデンルチエニレン)、 P3DTであり、その化学構造は次の通りである:

先が包含されることが理由あるものとして期待される(例11参照)。 したがってこれは多層発光デバイスの他の例であるが、 1つの際が他の際によって生成された光を吸収する問題が重合体層の厚さにより回避されるよう、最適には改変されるべきである。

(j j) 更に、これは前型体重合体の層が可能性の重合体層上に逐次整要されたデバイスであって、重合体の異なる溶解度の利点があり、共役形態へ変換するのに必要が無色度の能も構造が整件するものである。

産業上の利用可能性

以上をまとめると、本発明者らは、1 を越える間からの発売を伴う多層エレクトロルミネッセンス装置を製造できることを突き止めた。この他の多種構造は、 所定範囲の用途においてデバイス特性を関節するために使用することができる。 例えば、少なくとも2つの宣合体響を同時に発売させるよう配置することができる。 る。これにより、即暦で速度できる場合より広いスペクトルの血度が可能となり ((抗造1)、1118よび1V参図)、白色充原の製造を可能とすることができ

交き止めた特に重要な点は、発売が生起するデバイスの領域を十分に広く配置することができるため、幾つかの重合体層が同時に発売することができるというものである。恐らくこの理由は、第1に、2つの重合体層の間の界面で電両の標度がない快能では、電子一正孔値復過程は少なくとも50ナノメーターの宣合体の厚きを必要とし、このためこの厚きの環域で動起子が形成されることにある。までに、一旦形成された勘起子は接責する前には散し得て、この位散の過程により発売場の概を更に広げることができる。本発明者らは、最適の性能のためには、以下の点を考慮するようデバイスを製造すべきであることを特定した。例から明らかなように、発売は通常は関係する重合体の環域から見られる例のある。このことは、電子の注入は近正れの注入より理解であり、かつプまたは電子は正れより思い体影響を持ていた。これでは、通切な面を接極に密接して付着させたデバイスで速度される可能性が高い。性の決定的な特徴は重合体圏のバンドギャップである。このは存得の不適切な

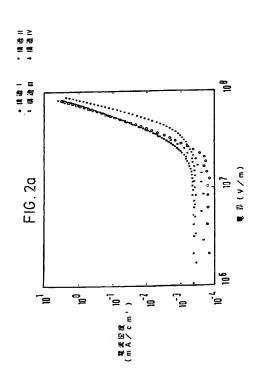
特表平7-509339 (8)

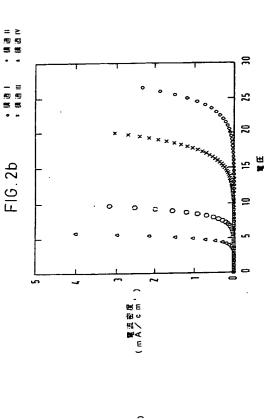
サンプル委号	ī	11	111	IV
區 (n m)	共盛合体 20	LEHPPY 5 0	共武合体 20	共型合体 20
藤 2 体さ (nm)	PPV 230	PPV 50	LIEHPPV 5 0	PPV 30
勝3 耳き (nm)	LIEHPPV 5 0	共型合体 20	PPV 150	共 宣合体 20
西4 序さ(nm)			共宣合体 20	
発売の色	赤	オレンジ	オレンジ	黄
鱼子劝率、7(%)	0.30	0. 22	0. 24	0. 16
生成に必要な電界 (V/cm):				
1 m A c m **	8.0 ×10*	7.1 ×10°	7.4 ×10°	7.1 ×10°
2mAcm-*	8.6 ×10*	7.7 ×10°	7.9 ×10°	7.7 ×10°

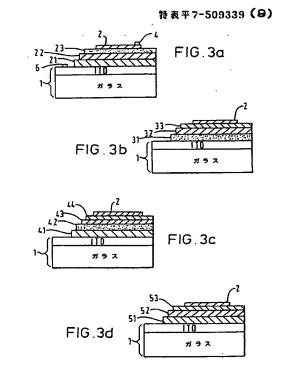
・ 並合体暦 ! は、『TO接点の頂部に直接スピンコートした。カルシウム接点は、 並合体暦 3 (またはデバイス ! | 「の場合は並合体暦 4)の頂部に落着した。

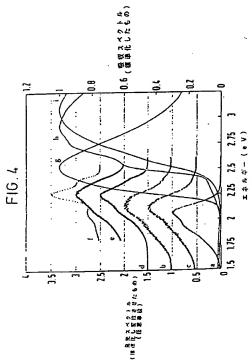
過者し得る。よって、好ましくはパンドギャップは、意商担体の輸送および節度

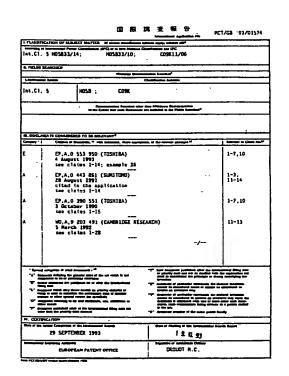
を助成するような順序とする。











特表平7-509339 (10)

EP-A-0553950	04-08-93	None		<u> </u>
EP-A-0443861	28-08-91	JP-A-	3244630	31-10-91
		JP-4-	1273087	04-12-91
		JP-A-	4145192	19-05-92
EP-A-0390551	03-10-90	JP-A-	3230583	14-10-91
		JP-A-	3230584	14-10-91
		_IPA-	3115486	16-05-91
VD-A-9203491	05-03-92	AU-A-	8435091	17-03-92
		AU-A-	8501691	17-03-92
		CA-A-	2089481	25-02-92
		CA-A-	2089482	25-02-92
		EP-A-	0544771 0544795	09-06-93
		-A-08	9203490	05-03-92
#0-A-9203490	05-03-92	AD-A-	8436091	17-01-92
	43-43-32	AU-A-	8501691	17-03-92
		- i-	2089481	25-02-92
		CA-A-	2089482	25-02-92
		EP-A-	0544771	09-06-93
		EP-A-	0544795	09-05-93
		MD-A-	9203491	05-03-92
KO-A-9013148	01-11-90	AU-8-	626415	30-07-92
		AU-A-	5428590	16-11-90
		EP-A-	0423283	24-04-91
		JP-T-	4500582	30-01-92

B DECLARATE CONSIDER TO AS ELECTRIC CONTINUED REAL THREE MARKETS COMMENT 1: CONTINUED REAL TO ASSESS OF THE MARKETS REAL TO T

フロントページの統含

(72)発明者 ブラッドリー ドナル ドナット コーナ ー イギリス国、ケンブリッジ シャイアー エスジー8 5キューティー ニュー ウィンボール ケンブリッジ ロード 48

(72) 発明者 パーン ポール レスリー イギリス国、オックスフォード オーエッ クス 1 3キューワイ サウス パークス ロード ダイソン ベリンズ ラポラトリ ー (番地なし) (72)発明者 クラフト アルノ ドイツ連邦共和国、ディー40231 デュッ セルドルフ カールーゲッセン ストラー セ 170

(72)発明者 ブラウン アダム リチャード オランダ国、ヴァル ケンスウァード 553 ピーイー デ クレイェンピーク 199

(72)発明者 パローグス ジェリミー ヘンリー イギリス団、ケンブリッジ シービー5 8 エヌエイチ リバーサイド 51

(72) 発明者 グリーンハム ネイル イギリス国、ケンブリッジ シービー 2 1 ティーエル トリニティー レーン ク レア カレッジ (番地なし)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED PEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.